...

특 1999-008142

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.

(11) 공개번호

특1999-008142

C23C 4/12

(43) 공개일자

1999년 이 월25일

C23C 4/18

(21) 출원번호 특1997~707667 (22) 출원일자 1997년 10월26일 번역문제출일자 1997년 10월26일 (86) 국제출원번호 PCT/JP 97/000568

(86) 국제출원출원일자 (81) 지정국 PCT/JP 97/000568 (87) 국제공개번호 1997년02월27일 (87) 국제공개일자

WO 97/032053 1997년09월04일

타 유럽특허 : 벨기에 스위스 리히텐슈타인 독일 덴마크 스페인 핀랜 드 프랑스 영국 이탈리아 네덜란드 스웨덴

국내특허 : 오스트레일리아 캐나다 중국 대한민국 노르웨이 미국 러시 아

(30) 우선권주장

8-65161 1996년02월28일 일본(JP)

(71) 출원인

닛테츠하드가부시끼가이샤

일본국 도쿄도 추오구 이에슈 1초메 3방 8교

(72) 발명자

从生口列之

일본국 아이치겐 치타시 미나미타츠미가오카 1-38

미기타아초시

일본국 후쿠오카겐 기타큐슈시 고쿠라키타구 아카사카 2-16-8

다루미가요하로 일본국 후쿠오카겐 기타큐슈시 고쿠라키타구 시라카네 2-10-2-408

윤동열, 미선회

(74) 대리인

실시경구 : 없음

(54) 용사 피막의 형성 방법

용사 피막의 형성시에 있어서, 용사기에 의하여 피용사체에 용사를 행하면서 봉공제를 취부 또는 도포하며 피막 형성과 봉공 처리를 병행하여 행합으로써 기공율이 작고 치밀하며 밀착성이 우수한 용사 피막을 형성할 수가 있다.

QXÇ

도1

BAK

기술분야

본 발명은 각종 공업 제품에의 용사(溶射)의 착용 및 용사 방법에 관한 것으로, 특히 치밀하고 밀착성이 우수한 용사 피막의 형성 방법에 관한 것이다.

地名기술

증래 용사 피막을 봉공(封礼) 처리할 경우, 용사 완료 후에 피막에 봉공액을 도포하거나 취부(吹付) 처리 를 실시하고, 필요에 따라서 소성 열 처리를 행하는 것이 보통이었다.

때라서, 봉공제가 피막 하층에까지 충분히 첨투하지 않게나 하여 봉공 처리가 불충분한 경우가 많았다.

또한, 본 발명자들은 앞서 용사 피막의 형성 도중에 용사를 중단하고 봉공 처리를 하는 것을 제안하였으 나(일본국 특허출원 평6-321207호). 이 방법에서는 며분의 봉공제의 제거나 용사 피막의 산화 등의 문제 가 있어서 총분히 치밀한 용사 피막을 얻을 수 없는 경우가 많으며, 산 및 알칼리에 대한 내식성 등도 불 총분하였다.

상기 종래 기술에 있어서 해결해야. 할 과제로서는, 용사 피막의 전 두께에 결쳐서 균일하게 봉공 처리가 가능하며, 치밀한 피막을 얻는 것이다. 예를 들면, 산성 또는 알칼리성의 약품류에 대하여 충분한 내식성 을 갖는 피막을 제공하는 것, 용용 금속에 첨투되기 어려운 용사 피막의 제공, 모재의 방식(防食) 처리로 사의 용사 피막의 제공 등이다.

본 발명은, 용사가 곤란한 재료 또는 산화하기 쉬우며 용사할 수 없는 재료를, 확실하게 용사 피막 중에 조합하여 그 특징을 살린 용사 피막을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

예를 들면, 제지 물러에 의해 중이가 벗겨지기 쉬운 용사 피막을 만들거나, 용용 금속 도금 베스 재료로 서, 용용 금속에 부식되지 않는 용사 피막을 제공하는 것 및 내마모성이 특히 우수한 용사 피막을 제공하는 것 등이다.

본 발명은, 상기한 증래의 문제점을 해결하기 위하여 이루어진 것으로서, 치밀하며 밀착성이 우수한 용사 피막의 형성 방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

발명의 상세환 설명

상기 목적을 달성하기 위하며, 본 발명자들은 열심히 연구를 거듭한 결과, 피용사체에 용사를 행하면서 병행하며 봉공 처리를 행하는 것이 효과적이라는 것을 발견하고 본 발명을 완성하기에 미르렀다.

상기의 발견에 의거하여 이루어진 본 발명은, 용사 피막의 형성시에 있어서, 용사기에 의하며 피용사체에 용사를 행하면서 봉공제를 취부 또는 도포하고, 피막 형성과 봉공 처리를 병행하여 행하는 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법을 요지로 하고 있다.

또한, 본 발명은 용사 피막의 형성을 가스 용사 수단, 플라즈마 용사 수단 또는 와이어 메탈라이징 수단 중의 어느 하나로 행하는 것, 용사 재료가 금속, 서어엣(cermet) 또는 세라믹스 중의 어느 하나인 것, 봉 공제가 Cr.Q., Al-Q., SIQ., ZrO- 등의 산화물을 생성하는 재료인 것, 혹은 용시중에 취부 또는 도포하는 봉공제로서, 규소 화합물, 봉소 화합물, 불소 화합물, 결소 화합물 또는 탄소 화합물 중의 1층 이상을 사 용하여 봉공 처리를 행합으로써 규화물, 봉화물, 불화물, 결화물 또는 탄화물의 1층 이상을 피막 중에서 형성시키는 것도 요지로 하는 것이다.

또한, 본 발명은 프라이머로서 봉공제를 병용하지 않는 용사를 행하며, 그 상용에 용시를 행하면서 봉공 제를 취부 또는 도포하고, 피막 형성과 봉공 처리를 병행하여 행하는 것, 모든 용사의 완료 후에 피막의 결합력을 개선하는 열처리를 행하는 것, 또는 용사 피막 형성후에 다시 다듬질 봉공 처리 또는 봉공 처리 와 열처리를 행하는 것을 그 요지로 하고 있다.

도면의 견단한 설명

- 도 1은 본 발명에 의하여 용사 봉공 처리를 롤러 형상 기재에 적용하는 경우의 개요도이다.
- 도 2는 용사 피막에 대한 흡수지 박리 시험의 설명도이다.
- 도 3은 용사 피막에 대한 아연 부착 시험의 설명도이다.
- 도 4는 용사 피막에 대한 슈커(suga)식 마모 시험의 설명도이다.
- 도 5는 용사 피막에 대한 아연 배스 참지 시험의 설명도이다.

(부호의 설명)

1: 롤러 본체

2: 용사 노즐

3: 봉공제 도포 장치

4: 칸막이벽

5: 시험지

6: 물 흡수 용기

7: 시험재

8: 고정 롤러

9: 그립 롤러

10: 音수지

11: 추

12: 소형 로드 셀(load cell)

13: 봉형상 마연

14: 용사 피막

15: 기재

१६: अपरा मणम

17: 용사 피막

18: 시험판

10. 시엄전

19: 샘플

20: 용용 미면 베스

21: 기열로

22: 상부 뚜껑

△! AIOII

본 발명의 구성과 작용을 도면에 의거하여 설명하겠다.

본 발명에서 용사기에 의하여 용사를 행하면서 봉공제를 취부하는 수단으로서는, 도 1에 나타낸 콜러 등 의 원주형 피용사제(1)의 좌우에, 용사 노출(2)과 봉공제 도포 장치(3)를 대칭 위치에 설치하고, 피용사 제(1)를 회전시키면서 봉공제를 취부 또는 도포하고, 그 위에 용사를 행한다. 4는 칸막이벽이다.

喜러(1)를 회전시키면서, 용사 노들(2)에 의하여 용사 피막이 연속하여 롤러(1)의 표면에 형성되며, 용사 노즐의 반대측에서, 봉공액이 도포 장치(3)에 의해 뜨거운 용사 피막상에 연속하여 도포된다. 용사 피막 의 유지열에 의하여 봉공액 성분만이 휘발하며 봉공 성분이 얇은 총이 형성되며, 이 총위에 다음의 용사 피막이 용사 노즐(2)에 의하여 형성된다.

sequences.

- 11. (Original) The system of claim 10 and further comprising:

 a POS tagger, coupled to the baseNP identifier, receiving

 the natural language input and calculating the N-best

 POS tag sequences corresponding to the natural language input.
- 12. (Original) The system of claim 11 wherein the baseNP identifier is configured to identify a plurality of baseNP sequences for each of the POS tag sequences and calculate which of the plurality of baseNP sequences is the likely baseNP sequence.
- 13. (Original) The system of claim 12 wherein the baseNP identifier further comprises:
 - a unified statistical model that includes lexical information indicative of a position of words in the natural language input relative to baseNPs identified in the baseNP sequences.
- 14. (Original) The system of claim 13 wherein a baseNP rule comprises a sequence of POS tags corresponding to words in the natural language input that are identified as a baseNP and wherein the unified statistical model includes a baseNP rule component for calculating a probability of POS tags and baseNP rules, given contextual information.
- 15. (Original) The system of claim 14 wherein the baseNP rule component is configured to calculate the probability of POS tags and baseNP rules, given n prior POS tags and baseNP rules.
- 16. (Original) The system of claim 15 wherein the natural



language input comprises a sentence and wherein the unified statistical model is configured for calculating which of the plurality of baseNP sequences is most likely over the entire sentence.

17. (Currently Amended) A method of processing a linguistic input, comprising:

identifying a plurality of N-best part-of-speech (POS) sequences corresponding to the linguistic input;

identifying one or more base noun phrases (baseNPs) for each of the N-best POS sequences to form a plurality of different possible baseNP sequences corresponding to each of the POS sequences; for each baseNP sequence, identifying whether it is a likely baseNP sequence based on a probability of the associated POS sequence and a probability of the baseNP sequence, given lexical information indicative of a position of words in the linguistic input relative to the baseNPs identified in the baseNP sequence; and

outputting the likely baseNP sequence identified.

18. (Original) The method of claim 17 wherein identifying one or more baseNPs for each of the N-best POS sequences comprises:

identifying baseNP rules for each of the N-best POS sequences, the baseNP rules comprising a sequence of POS tags corresponding to words in the linguistic input identified as a baseNP.

19. (Original) The method of claim 18 wherein identifying whether each baseNP sequence is a likely baseNP sequence, comprises:

calculating a probability of POS tags and baseNP rules, given n prior POS tags or baseNP rules in the POS sequence.

H



20. (Original) The method of claim 19 wherein the linguistic input comprises a sentence and wherein identifying whether each baseNP sequence is a likely baseNP sequence comprises:

identifying whether each baseNP sequence is a likely baseNP sequence over the entire sentence.

종이 박리 시험 결과

No	시험	용사 재료		봉공 처리(상층만)	
	İ	(고속 가스 용사 방법)	용사중 봉공	용사후 봉공	대 하중(9)
1	본 발명	Cr.C-25NiCr합금 서어멧	불소 수지액	_	0,18
2	본 발명	Cr _a C ₂ -25NiCr합금 서머멧	SiO <u>.</u> 생성 액	불소 수지액	0.08
3	본 발명	Cr.C25NiCr합금 서어엣	SiC현탁액	실리콘 수지액	0.11
4	미교예	Cr.C-25NICr합금 서어멧	-	-	0.36
5	위 교예	크롬 도금	_	-	0.48
*:	서머멧 조	성=75%Cr.C-25%NiCr (80%Ni20	XCr)		

표 7은, 중이나 수지계 필름 등의 용사 피막에 대한 부착성 시험 결과의 평가로서, 흡수지의 박리력 즉, 부착성이 본 발명의 방법으로 형성한 용사 피막에서는 감소하는 것을 알 수 있다. 특히 불소 수지계, SiO, 계, SiC계의 봉공제를 사용한 것에 효과가 보여지며, 비교예의 크롬 도금 피막보다도 제지 공정의 정제 롤러 피막으로서 본 발명의 방법에 의한 용사 피막이 적합하다는 것을 알 수 있다.

[표 8] 금속 부착 시험 결과(시험 온도 300℃)

No	시험	용사 재료	봉공 처리(상총만)	Zn부착까지의 왕	
l		(고속 기스 용사 방법)	용사중 봉공 용사후 봉공	복 횟수(회)	
1	본 발명	₩C-12 % Co서어멧	Zr0 - 생성 출- 액	120	
2	본 발명	₩C-12 % Co서어멧	CeO · 생성 출그라파이트계 액	> 200	
3	본 발명	WC-12*Co서어멧	SIO ₂ , Al ₂ O ₄ 생 - 성 졸 액	150	
4	비교예	WC-12 % Co서어멧		40	

표 8은 고온시에 있어서의 금속 부착에 대한 평가로서, SiO.계, ZrO.계의 봉공제를 사용한 본 발명의 방법 의 적용에 의하여 극히 현저한 효과가 보여지며, 본 발명의 방법에 따른 용사 따라이 양호한 특성을 가지 고 있다는 것을 알 수 있다.

[표 0] 열 총격 시험 결과

No	시험	용사 재료(용사 방법)	봉공 처리(상총만)		박리 발생 회
			용사중 봉공	용사후 봉공	수(회)
1	본 발명	CoCrA1Y(하총5 μm)-YSZ서이멧	AI-0 생성 즐	-	> 25:
		(플라즈마 용사법)	액		
2	본 발명	CoCrA1Y(하층5 μm)~YSZ서어멧	크롬산액	- ,.	> 25
		(플라즈마 용사법)			
3	비교예	CoCrAIY(하용5 μm)-YSZ서어멧	–	_	> 20
l ,		(플라즈마 용사법)			
4	본 발명	₩C-12 % Co서머멧	AI_0, 현탁액	144	> 30
		(고속 가스 용사법)			
5	본 발명	WC-12*Co서어멧	Al-O. 생성 클	и 	> 30:
		(고속 가스 용사법)	액		

6	본 발명	₩C-12 %C o서어멧	크롬산액	<u> </u>	⇒ 30:
		(고속 가스 용사법)			
7	미교예	#C-12XCo서어멧	[-	-	> 25
		(고속 가스 용사법)			
+: 서어멧 조성 CoCrAIY=63%Co-23%Cr-13%AI-1%Y, YSZ=92%ZrO;-8%Y_O;					

내열성, 대박리성의 평가를 표 '9에 나타내는데, AT_G,계나 크롬산계의 봉공제를 사용함으로써 내열충격성이 개선되어 있다.

산일상이용자능성

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 용사·봉공·동시 피막 형성 기술은, 널리 각종 공업 분이의 기계 부재 에 적용하는 용사 피막 형성법으로서 특히 유용하며, 공업적 가치가 아주 크다.

(57) 경구의 범위

청구한 1

용사 피막의 형성시에 있어서, 용사기에 의하여 피용사체에 용사를 행하면서, 봉공제를 취부 또는 도포하고, 피막 형성과 봉공 처리를 병행하면 행하는 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법,

청구한 2

제 1 항에 있어서, 용사 피막의 형성을 가스 용사 수단, 플라즈마 용사 수단 또는 와이머-메탈리이징 수 단 중의 머느 하나에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법.

청구한 3

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 용사 재료가 금속, 서어멧 또는 세라믹스 중의 어느 하나인 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법.

청구항 4

제 1 항, 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 봉공제가 Cr.Q., AI.Q., SiO., ZrO. 등의 산화물을 생성하는 재료인 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법.

청구한 5

제 1 항, 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서, 용사중에 취부 또는 도포하는 봉공제로서, 규소 화합물, 봉소 화합물, 불소 화합물, 잘소 화합물 또는 탄소 화합물 중의 1종 이상을 사용하여 봉공 처리를 함으로써, 규화물, 봉화물, 불화물, 질화물 또는 탄화물 중의 1종 이상을 파막중에 형성시키는 것을 특징으로 하는 용사 파막의 형성 방법.

청구한 6

제 1 항 내지 제 5 항 중의 어느 한 형에 있어서, 프라이머로서 봉공제를 병용하지 않는 용지를 행하고, 그 상층에 봉공제를 병용하는 용사를 행하는 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법.

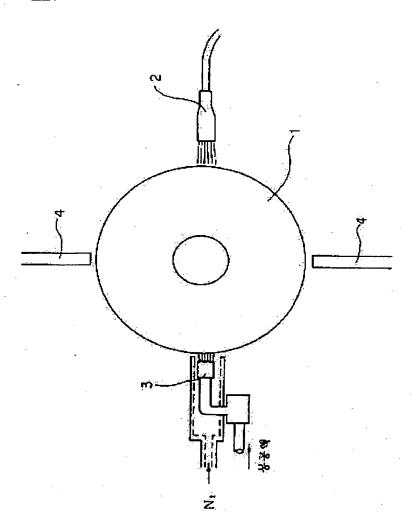
청구항 7

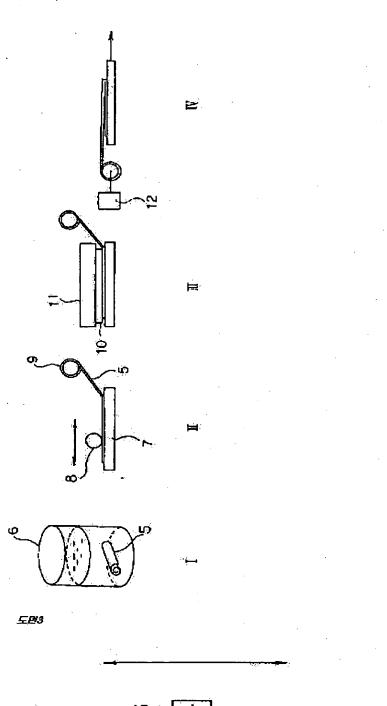
제 1 항 내지 제 6 항 중의 머느 한 항에 있어서, 모든 용사의 완료후에, 피막의 결합력을 개선하는 열처 리를 행하는 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법.

청구함 8

제 1 항 내지 제 6 항 중의 어느 한 항에 있어서, 용사 피막을 형성한 후, 다시 다듬질 봉공 처리 또는 봉공 처리와 열처리를 행하는 것을 특징으로 하는 용사 피막의 형성 방법.

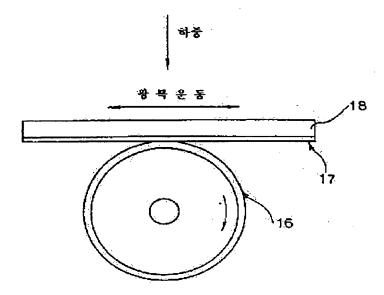
<u>도</u>명



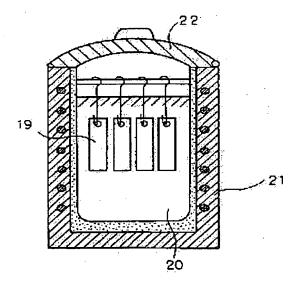


10-9

<u>584</u>



£85



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Defects in the images include but are not infinited to the items enceked.	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.